

広域関東圏ナノテクセミナー

～ 出願特許から見える企業のナノテク戦略～

ナノテクは物資をナノレベルで制御することにより、物質の機能・特性を飛躍的に向上させ、また、大幅な省エネルギー化、大幅な環境負荷低減を実現し得るなど、多様かつ広範な分野で幅広い応用が可能であり、大きな変革をもたらす可能性のあるキーテクノロジーとして産業界の関心や期待が非常に高まっている分野です。一方、高度な技術を有する中小企業は新たな材料、装置、加工、デバイス開発等を通じて大きなビジネスチャンスを得ることが可能となっており、実際に「ビジネス」として展開している企業も数多く見られますが、大手企業の技術動向やナノテク活用動向等をつかむことは容易ではないと考えられます。

今回のセミナーにおきましては、出願特許等の側面から大手企業等の真の戦略を見出し、中小企業等の皆様における技術開発・研究開発活動、効果的な特許戦略の構築等にご活用頂くため、特許庁審査官及び第一線でご活躍されている弁理士を講師とし、出願特許状況から見えるナノテクノロジー戦略等についての講演を実施致します。

多くの皆様の御来場をお待ち申し上げております。

日時：平成18年2月28日(火) 午後2時～4時

場所：大田区産業プラザ(PiO)4階 コンベンションホール
大田区南蒲田1-20-20(京急蒲田駅東口より徒歩3分)

主催：特許庁/関東経済産業局/(財)広域関東圏産業活性化センター/(財)東京都中小企業振興公社

後援：ナノテクノロジービジネス推進協議会
参加無料(定員100名、先着順)

内容

14:05～ 14:55	「ナノテクノロジー関連の特許出願から見える技術動向について」 講師：特許庁 特許審査第一部審査調査室 審査官 佐藤 秀樹 (担当部門：物理部門(ナノ物理/ナノ光学)) 最近のナノテクノロジー関連の特許出願から見える大手企業、外国企業、中小企業における技術動向及び特許の権利化に係る留意点などについてご案内します。
14:55～ 15:45	「出願特許から見える企業のナノテク戦略について」 講師：弁理士 伊藤 信和 氏 大手企業の知財部経験及び現在の弁理士活動を通じて見える加工・計測技術を中心にナノテク関連技術に係る大手企業の戦略及び中小企業としての効果的特許戦略等について、ご講演頂きます。
15:45～ 16:00	「質疑応答」
16:00～	城南地域中小企業振興センター(東京都ナノテクノロジーセンター含)の見学(希望者のみ)

申込み方法： 下欄の申込書にご記入のうえ、FAXによりお申し込み下さい。
 お席に限り（定員100名）がございますので、お早めにお申し込み下さい。

プログラム・参加申込書は、
 関東経済産業局HP <http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/nanotech/20060228nano.html> よりダウンロードで
 きます。

なお、受講票は発行いたしません。満席の場合のみご連絡させていただきます。

申込先：関東経済産業局 技術企画課 広域関東圏ナノテクセミナー 担当：乙部 高木
 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
 TEL：048-600-0236（直通） FAX：048-601-1287

関東経済産業局 技術企画課 広域関東圏ナノテクセミナー担当行き

（FAX：048-601-1287）

「広域関東圏ナノテクセミナー」参加申込書

～出願特許から見える企業のナノテク戦略～

企業名・機関名			
住所	〒		
TEL		FAX	
HP	http://		
業種			
参加者	職名		氏名
	E-mail		
	見学希望のご確認	セミナー終了後、城南地域中小企業振興センターの見学希望について（をつけて下さい。） 有 ・ 無	
	職名		氏名
	E-mail		
見学希望のご確認	セミナー終了後、城南地域中小企業振興センターの見学希望について（をつけて下さい。） 有 ・ 無		

ご登録頂きました住所やe-mailアドレスなどに、主催者から各種ご案内をお送りする場合がございます。予めご了承下さい。

